DIFFUSING PLATE

Patent Number:

JP54083846

Publication date:

1979-07-04

Inventor(s):

TAKAHASHI TOSHIAKI; others: 02

Applicant(s)::

CANON INC

Requested Patent:

☐ JP540<u>83846</u>

Application Number: JP19770152058 19771216

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02B5/02

EC Classification:

Equivalents:

JP1482487C, JP63021161B

Abstract

PURPOSE: To make it possible to easily produce a diffusing plate such as the focal plane of a camera having desired diffusing characteristics, through the change in the patterning of a mask of a fine structure, which is formed on a soluble substrate, by dissolving the substrate through the mask.

CONSTITUTION:A photosensitive film 4 of a photosensitive resin is applied to a substrate 3 of acid-soluble glass, and a pattern 5 printed on glass 6 is brought into contact therewith for an exposing purpose at 7. As a result, the insensitive or photosensitive portion is dissolved and removed to leave a net-shaped photosensitive film 4 having a net width desirably less than 10 microns. After the side of the substrate 3 left unetched is protected by a protecting film 9, the surface of the substrate 3 is etched with a treating liquid such as nitric acid. After the film 4 is then removed, the surface is softly etched to smoothen the rough portions thereby to reduce the drawback that the range finding accuracy is deteriorated and that there is abrupt difference n brightness between the center and the peripheral portion.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—83846

DInt. Cl.2 G 02 B 5/02 //

G 03 B 13/24

識別記号

②日本分類

104 A 0 103 C 82

庁內整理番号 ②公開 昭和54年(1979)7月4日

7036-2H 7811-2H

発明の数 2 審査請求 未請求

Making de for

(全 5 頁)

砂拡散板

昭52-152058

2)特 ②出

昭52(1977)12月16日

70発明

者

髙橋俊明

川崎市高津区下野毛874

冒

長尾和美

横浜市保土谷区神明台 2 -403 明 者 奥野洋一 個発

横浜市旭区南本宿町144-7

砂田 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

邳代 理 人 弁理士 丸島機一

1. 轮购の名称

2. 特許請求の範囲

(1) 可溶解性の基板上に形成された光感光性樹脂 の感光層上に均一又は不均一の形状及び寸法を 有し、且つ規則的又は不規則的に配列された撤 組制造のマスク像を形成し、観光した後、非感 光部分若しくは感光部分のどちらか一方を除去 し、この膨光層が除去された前記可能解性の基 **飯の配分を溶解して被細凹凸状製面を形成した** ことを特徴とする拡散板。

特許翻求の範囲第1項記載の拡散板において、 的記憶制制造のマスク銀は剪記散制制造を有す るマスクを削記感光層にコンタクトし、マスク はから原明することによつて得ることを特徴と

する拡散仮。

(3) 特許別求の範囲第2項記載の拡散板において、 前記マスクはファイパープレートであることを 特徴とする拡散板。

(4) 可溶解性の基板上に形成された光感光性樹脂 の感光層上に均一又は不均一の形状及び寸法を 有し、且つ、規則的人は不規則的に配列された **畳制網造のマスク像を形成し、電光した後、非** 患光部分若しくは感光部分のどちらか一方を除 去し、この感光層が除去された前配可容解性の 春仮の部分を溶解して微細凹凸状装面を形成し、 た拡散板。

(5) 特許額求の軽趙第4項記載の拡散仮だおいて、 前記機制 遊の像は前記機能 遊を有するマス クモ前配線光層にコンタクトし、マスタ側から

照明することによって得ふことを特徴とする拡 散板。

(G) 特許増求の範囲第5項記載の拡散板において、 前記マスクはファイバーブレートであることを 特徴とする拡散板。

3. 発明の鮮血な説明

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

本発明はカメラの無点板等に使用される拡散板に関するものである。

ガラス板袋歯を砂信りした拡散板、 特公昭 48-17093 、 特公昭 49-10265 に記載されている如く、スペックルパターンを感材に記録した拡散板等が 従来から知られている。

本発明はこれ等と異なる拡散板を提供するものである。そして、本発明の拡散板は可溶解性の基故上に形成された光感光性樹脂の感光層上に均一又は不均一の形状及び寸法を有し、且つ、規則的

にこれをステップ・アンド・リピート法によりマスク材上に記録して得る方法、又は所望断面形状でして有するファイバーを東ね、所望寸法になるまでのも、引いて作製したファイバーブレートを使用する方法が適用可能である。

以下本発明を添付した図面を使用して説明する。
新し図は砂钼りなどにより得られた不規則な凹凸を有する無点板しに対して光線でが敷乱される
角度特性を示している。

新2回は、焦点板上の機制レンズの曲率を制御 形成することにより、制限された角度 4 内のみに 光が散乱される様を焦点板を示したものである。

部3凶Aには、鉄、ニッケル等の金属或は、駅可溶性ガラス(一般には網盤、ペリウム、アルカリを中心としたもの)等の基材3上に感光性樹脂の感光鏡もを0.5~1 ミクロン程度回転などによ

又は不規則的に配列された極齢無違のマスク保を 形成し、 営光した使、 非感光部分若しく は感光部 分のどちらか一方を除去し、 この感光層が除去 された前記可溶解性の基板の部分を溶解して被翻凹 凸状表面を形成した拡散板、 若しくはこの 表面に 光学素材をエンポシングして得られた。拡散板である。

本発明の拡散板は上述の如く、感光層上に微細
細数のマスク像を形成するものである為、人為的
に望ましい微細解数をマスクに与えることが可能
である。従つて、この微細解音を人為的に与える
ことが可能な点から、所望の拡散特性の拡散板を
マスクのパターンニングを変更することによつて
容易に待られる。

所望のパターンを有するマスクはあらかじめ望 ましい形状として聞かれた原編を船小撮影し、更

り並布し、その上にガラス 6 等に焼付けられたパターン 5 を密着し、7 により観光を行なつたものである。この場合、マスクは感光硬の細類、 即ち オガタイプ及びポジタイプにより変更しなければ ならない。

一般に、基材上に残すべき感光膜が納目状の方が 普通に考えられるが、その場合納目状のマスクに 対してはポジ型感光膜を、島状マスクに対しては * が型感光膜を組合せることが望ましい。例えば 第 8 図、第 9 図はポジ型感光膜によるもので、 は 0 図、第 1 1 図はネカ型感光膜によるものであ る。

第3図Bは、マスク材としてファイバーブレート8を密着する方法を示している。一般的にファイバーブレートは芯部の方が屈折が高くなつており、その部分のみ露光されるのでポジ型の患光

THE PROPERTY OF

要が使われるが、 本が型の方の屈折率を低くすることもできるので、 キが型の感光膜も使用可能である。 が少型の 合、 各ファイバー 繊維の周辺に 観光を配置させることにより、 迷光を輸出する ことや、 迷光を増加させないための 電光用光 がる を多くする 配慮も 値ました 恐状は 円形 に スクアイバー アレートによる マスク 恐 は は で あって バー 型 投 特に で あり、 ファイバー 単線 維 を 多角形 、 以 に よる と は 可能であり、 ファイバー 単線 維 で ること は 可能で あり 、 ファイバー 単線 神 で ること は 可能 で る の ミクロン 位 は 充分 製 面 可能 な 範囲 で る 。

新4回は、基材3の表面上に鑑光溶解の結果、 網目状の感光製4が残つている状態を示している。 網目の巾は凹凸形状により任意に選択されるべき ものであり、目の解像力(アイビースを使用した 時はその倍率を考慮した解像力)等を考慮すると 10ミクロン以下が盤ましい。勿論、電子額及び

を眺めることになり顔距精度の低下や中心と周辺では明暗に急散な差を生ずるという欠点を持つているため、感光膜除去後その歯を軽くエッチすることにより、準7図のように凹凸部を滑らかにし、上むの欠点を減少せしめた焦点板及び焦点板型をつくることができる。

第8回は、均一な形状・寸法を有し規則的に配列されたボジ也のを光鏡(のついた基材のを光鏡(のついた基間の形式とした後式としてあり、表面の形したを設立した。同様に新10回は、対型の形式を有し、規則的に配列されたを示した。別の形式を有し、規則の形式というの形式を有し、規則の形式というの形式を向いた。というの形式を向いた。というの形式を向いた。というの形式を向いた。というの形式を向いた。というの形式を向いた。というの形式を向いた。というの形式を向いる無点板の凹凸の配列は新12,13回

特別取54-83846(3) 末静等の報源による観光の 所は、波長以下のオーダー 盗狭くすることは可能ではあるが、これは あく迄も目的に応じて選択されるべきもので適常 は可視光域で充分である。

第 5 図は第 4 図よりなる基材 3 を積象等の処理 被でエッチした新聞を示す。サイドまでエッチされる位遣行させるか、軽い凹凸面のみに止めるか は、最後の無点板の性質により任意選択することができる。又エッチしない面は無酸膜 9 により かし、処理版と擬することを防止することができる。

新 6 図は、 新 5 図によりエッチされた 番材 3 の 要面に ある感光膜 4 を剝離剤により帯去する か 若 しくは 機械的に 験去した 断面を示す。 この場合、 感光膜の 附着したいた 倒所は 平面を 有すた め 透過 光量が多くなり 明るい 無点板となる 反面、 空中 保

7411

in the

府

に示される様な大小2種の形状を規則的に配列することも可能であるし、マスクによつては第14 図の如く完全に不規則な配列にすることも可能である。 どちらを選ぶかは配光等性やモアレの除去などの点から判断されるものである。

以上のようなことは方法の大阪を示したもので、
細部にわたつては、今迄述べて来た様に出来上つ
た無点板の器性質との関係で選択されるべきもの
である。又透明樹脂等にプレスする場合の身命の
問題、電鏡により多数を再製する方法を
分れている方法も利用出来ることは言うまでもない。

4.図面の簡単な説明

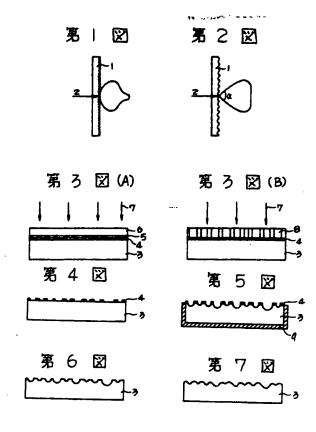
第1回は従来の拡散板の拡散物性を示す図、割2回は本発明の拡散板の拡散物性を示す図、割3 2回は本発明の拡散板の拡散物性を示す図、割3 図から第7回は本発明の拡散板の作割方法を説明

di

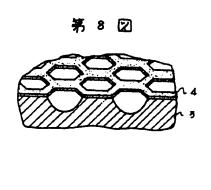
する図、 第8回は粉状に光感層を残し、エッチングをした状態を示す図、 第9回は第8回の残留勝を除去した後更にエッチングして得られた拡散をを示す図、 第10回は島状に光感層を残し、エッチングした状態を示す図 第11回は第10回の投資を除去した後更にエッチングして待られた拡散板を示す図、 第12回から第14回はマスクのパターン形状を示す図である。

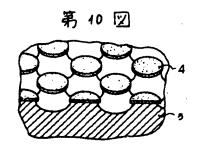
図中、 1 ・・・ 無点板、 2 ・・・ 光解、 3 ・・・ 基材、
6 ・・・ 感光膜、 5 ・・・・ パターン、 6 ・・・ ガラス 板、 7・・・ 雪光、 8・・・ ファイバー ブレート、 ほ 9・・・ 無趣膜 である。

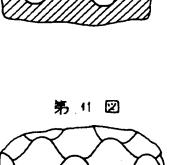
神経の神経の神経のからないというでは、 一次のはないではない。 できないないでは、 一次のはないでは、 一次のはないでは、 一次のはないでは、 一次のはないできない。



But But Is







第 9 図

